



Chemical Concentration Monitor

Total Solution for Wet Process Monitoring

導電率
&
比抵抗

HE-480C-GC カーボンセンサー導電率計

耐薬液性の高いセンサーを採用。工程中の濃度管理や薬液の希釈管理、超純水のリサイクル監視などに最適。



HE-480R (W) 工業用比抵抗計

高精度な温度補償性能を持つ比抵抗計。様々な分野の製造プロセスで使用される超純水の連続モニタリングに最適。



オゾン
&
過酸化水素

HZ-960 シリーズ 溶存オゾン/H₂O₂モニター

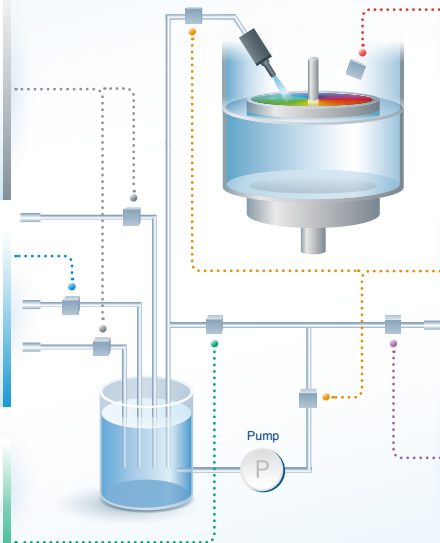
半導体デバイス、液晶・ガラスのウェット処理プロセスで使用されるオゾン水の溶存オゾン濃度測定に。パーティクル除去や不純物金属イオン除去に使用される過酸化水素水濃度の測定に。



溶存
酸素

HD-960 シリーズ 溶存酸素濃度モニター

薬液等の液中における溶存酸素濃度測定に最適。用途によって最適なモデルを提案可能。



IT シリーズ 放射温度計

New

小型で業界最高水準[®]の精度を実現した装置組込みタイプの放射温度計。測定温度、波長選択、視野特性がカスタマイズ可能。

温度



CS シリーズ 薬液濃度モニター

半導体製造工程における厳しい薬液濃度管理に対応するため、現場にあった薬液濃度モニターを幅広くラインアップ。

薬液
濃度



HP-480 パネルマウントタイプpH計

工業排水から、各種工業分野における製造工程の監視、品質検査まで幅広く対応。

pH



UP-100 微量サンプリングpHモニター

1測定あたり500μLという極微量なサンプリング量でpHの連続測定が可能。